PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-139522

(43) Date of publication of application: 01.06.1989

(51)Int.Cl.

A61K 7/06 A61K 7/08 C08L 83/04

(21)Application number: 62-297121

(71)Applicant : SUNSTAR INC

(22)Date of filing:

24.11.1987

(72)Inventor: NOGAWA YASUHIRO

NISHIMURA HIROSHI

(54) HAIR TREATING AGENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a hair-treating agent which give hair excellent smoothness and gloss and protects hair from the heat of the drier and brushing, by using dimethylsilicone gum, silicone oil, volatile silicone oil at a specific ratio.

CONSTITUTION: The subject hair-treating agent is composed of (A) a dimethylsilicone gum of formula I (R1, R2 are methyl, hydroxyl; n is 4,000W9,000), (B) a silicone oil of formula II (n is 30W300), and (C) a volatile silicone oil of formula III (n is 3W7) where the weight ratio of B/A is 1/3W3/1, preferably 1/2W2/1. The subject treating agent is preferably made an anhydrous system from the view point of stability. For example, component A is Toshiba Silicone TSE-200(R); component B, Toshiba Silicone TSF 451-50(R), and component C, octamethylcyclotetrasiloxane.

⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 − 139522

(i)Int Cl.4 A 61 K

識別記号

LRZ

广内整理番号

④公開 平成1年(1989)6月1日

7/06 7/08 C 08 L 83/04

7430-4C 7430-4C 6609-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

会発明の名称 毛髪処理剤

> ②特 願 昭62-297121

纽出 願 昭62(1987)11月24日

野河 70発 明 者

泰博

大阪府高槻市殿町13-10-107

79発 明 者

博 西村 村

京都府京都市左京区下鴨下川原町40番地

⑪出 願 人 サンスター株式会社 大阪府高槻市朝日町3番1号

70代 理 人 弁理士 森 岡

1. 発明の名称

毛髮処理剤

- 2. 特許請求の範囲
 - (1)(2)下式:

[式中、R1、R1はメチル基または水酸基;nは 4000~9000を数を意味する]

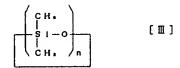
で示されるジメチルシリコーンガム、

(b)下式[I]

[式中、nは30~300の整数を意味する]

で示されるシリコーン油、および

(c)下式[II]



[式中、nは3~7の整数を意味する]

で示される揮発性シリコーン油からなり、かつ [1]と[1]との重量配合比[1]/[1]が 1/3~3/1であることを特徴とする毛髪処理

(2)非水系である前記第(1)項の毛髪処 理剂。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は毛髪に対し優れたすべり感および光沢 を付与し、またドライヤー等の熱やブラッシング などから毛髪を保護する毛髪処理剤に関する。

従来の技術およびその問題点

従来より、髪につやと弾力を与え、あるいは傷 んだ髪の手入れを行うため、ヘアートリートメン ト、ヘアリンスなど様々な毛髪処理剤が用いられ ている。例えば、毛嬰に光沢やなめらかさを与えるためには、シリコーン油、高級アルコール、流動パラフィン、エステル油などの油分を配合したものが用いられている。また、毛嬰に柔軟性や帯電防止効果を与えるためには、カチオン性界面活性剤やカチオン性高分子化合物を配合したものが用いられている。さらに、ドライアーの熱などから毛嬰を保護するためには水溶性高分子化合物を配合したものなどもある。

しかしながら、前紀の油分を配合した毛髪処理 剤はベタツキなど、毛髪に適用した場合に違和態 を与える欠点があり、またそれ自体粘着性を有切 の近抗値も大きくなる。また、カチオン性界面 性剤、カチオン性高分子化合物を配合した毛髪処理 型剤は毛髪表面の負に帯電した部分にのみ電気的 に吸着するものであって吸着力が不充分で、均一 性にも劣り、またクシ通り性も良好ではない。 らに水溶性高分子を配合した毛髪処理剤はそれ自 体の粘着性、接着性が大きく処理後の毛髪がプ

4000~90000核数を意味する1

式[1]のジメチルシリコーンガムの代表的なものとしては、例えば東芝シリコーンTSE-200人(東芝シリコーン(株)製)などが挙げられ、それらの1種または2種以上を処理剤全量に対して1~20重量%、好ましくは5~15重量%配合する。配合量がこれより少ないと、毛髪へのクシ通り性、およびなめらかな感触が充分ではない。一方、この範囲を越えるとジメチルシリコーンガム自体の粘性が強くなり使用感が低下する。

また、本発明毛髪処理剤の他の配合成分である シリコーン抽は下記の構造式 [II] で示される。

[式中、nは30~300の整数を意味する]

式[I] のシリコーン油の代表的なものとしては、例えば東芝シリコーン(株)製TSF451-50、

ゴワとして途和感があり、クシ通り性が悪いなど の欠点を有する。

木発明は、毛壁に対して優れたすべり感および 光沢を付与し、またドライヤー等の熱やブラッシ ングから髪を保護する毛髪処理剤を得ることを目 的とする。

問題点を解決するための手段

すなわち、本発明は後記の式[[]]で示されるジメチルシリコーンガム、後記の式[[]]で示されるシリコーン油、および後記式[[]]で表されるが発性シリコーン油からなり、かつ[[]および[[]]の重量配合比[[]]/[[]]が1/3~3/1であることを特徴とする毛髪処理剤を提供するものである。

本発明の毛髪処理剤に配合されるジメチルシリ コーンガムは、下記の構造式[I]で示される。

[式中、R'、R'はメチル基または水酸基:nは

TSF451-300、東レシリコーン(株)製SH-200-100CS、SH-200-500CS、信越シリコーン(株)製 KF-96-100, KF-96-1000などが 挙げられる。

さらに、本発明にて用いられる揮発性シリコー ン油は下記の構造式 [III] で示される。

[式中、nは3~7の整数を意味する]

かかる式 [II] の仰発性シリコーン袖の代表的なものとしては、例えば、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサンどが挙げられる。

これら式 [[] のジメチルシリコーンガムと式 [[]] のシリコーン油の配合重量比 [[]] / []] は 1 / 3 ~ 3 / 1、好ましくは 1 / 2 ~ 2 / 1 で ある。かかる配合比が 1 / 3 未満であると、毛髪

特開平1-139522(3)

のすべり感および光沢が充分でない。一方、3/ 1を越えると、すべり感が充分でなく、ベタツキ が強く、使用感を損なう。

本発明の毛髪処理剤は水系又は非水系とすることができるが、剤型安定性の面から非水系にすることが望ましい。

本発明の毛髮処理剤は公知の方法により、ヘア ミルク、プロー剤、ヘアートリートメント、ヘア リンス、トリートメントスプレイ、トリートメン トパック等の形態に製造される。

本発明の毛髪処理剤には、その性能を損なわない範囲でさらに油成分(流動パラフィン、トリグリセライド、エステル油、ワックス類等)、着色料、香料、界面活性剤などを配合することができる。

実施例

つぎに本発明を実施例に基づきさらに具体的に 説明する。なお、実施例、比較例中の配合量は重 量%で示した。

実施例1~5および比較例1~5

(乾燥後のつや)

使用前と比較して良好 : 2

" やや良好:1

〃 差がない:0

後記第1表に示す和成にて常法にてジメチルシリコーンガムおよびシリコーン等を混合した後、 撹拌してヘアートリートメントを得た。これらを 用いてつぎの項目について評価した。結果を第1 表に合わせ示す。

(評価方法)

試験サンプルの評価はつぎの方法で行なった。 いずれも専門パネラー10名の実使用による官能 評価を行った。使用時のベタツキ、乾燥後のすべ り感、しっとり感、乾燥後の光沢について下記評 価基準にしたがって評価し、各得点の合計を求め た。

(使用時のべたつき)

べたつきがない : 1

ヤヤベたつきがある: 0

べたつきがある :-1

(乾燥後のすべり感、しっとり感)

使用前と比較して良好 : 2

" やや良好:1

″ 差がない:0

第 1 表

			Æ	合	5 (1		%)	
成 分		実	施 例				校 例	
	1	2	3	4	1	2	3	4
ラメチルシリコーンオム(式[]]、R,、R₂:CH 。) 10	_	5	_		_	***	_
" (式[],R,,R::OH)	_	1 3	-	3	_	1 3	1 3	1 3
シリコーン油(式[Ⅱ]、n=50)	1 0	_	_	6	1 0	_		_
" (式(Ⅱ)、n=150)	-	7	5		-	2	5 0	8 7
揮発性シリコーン油(式[[]、n=4)	8 0	_	9 0		9 0	_		-
揮発性シリコーン油(式[Ⅱ]、π=5)	-	8 0	_	9 1	-	8 5	3 7	***
結 使用時べとつき	9	8	1 0	1 0	- 6	- 7	- 9	- 1 0
乾燥後のすべり、しっとり感	1 8	2 0	2 0	1 8	1	5	3	2
果 乾燥後のつや	2 0	1 9	1 7	1 9	6	1	4	3

実施例5(乳液タイプ)

成 5	}	配合位
(成分A)		
プロピレンク	イリコール	1.8
POE(5)	ナレイルエーテル	2.5
ジメチルシ !)コーンガム (TSE200)	6.0
シリコーンオ	由(式[Ⅱ]、n=60)	6.0
揮発性シリ	コーン(式(Ⅲ)、n = 5)	15.0
(成分B)		
カーポポーク	V 941	0.3
水		残型
(成分C)		
トリエタノ・	ールアミン	0.3
水		2.7
(成分D)		
香料		0.1

成分日を混合して80℃に保った。別に成分A を混合して70℃に保持し、前記成分Bに加え、 撹拌して均一化した後、冷却しながら成分Cおよ び成分Dを加えてヘアミルクを製造した。

実施例6(ブロー剤)

	分	配合团
(成分)	A)	
プロピレ	レングリコール	2.0
ツィー:	× 8 0	1.0
ジメチリ	レシリコーンガム(TSE200A) 1.5
シリコ・	ーン油(式〔Ⅱ〕、n = 40)	2.0
揮発性:	シリコーン(式〔Ⅲ〕、 n = 3)	8.0
(成分)	в)	
水		残量
(成分	c)	
9 5 %	エタノール	2 0
(成分	D)	
香料		0.1

60℃に加熱した成分A中に同じく60℃に加 熱した成分Bを加え撹拌混合した。ついで、冷却 しながら成分CおよびDを加えた。 実施例7(リンス)

成分	配合量
(成分 /)	
塩化ステアリル	
トリメチルアンモニウム	2.0
ジメチルシリコーンガム(TSE200A)	5.0
シリコーン油(式〔Ⅱ〕、n = 40)	2.5
揮発性シリコーン(式〔Ⅲ〕、 n = 1)	8.0
自己乳化型	
モノステアリン酸グリセリド	Ι.Ο
エチレングリコール	
モノステアレート	1.0
(成分B)	
グリセリン	2.0
防腐剂	微血
但 米	,
ж	极值
(成分C)	
香料	

成分Bを混合して7.5 \mathbb{C} に保ち、これに別個に成分Aを混合して7.5 \mathbb{C} に保ったものを加えた。

(成分C)

香料 微量

成分Bを混合して75℃に保ち、これに別個に成分Aを混合して75℃に保ったものを加えた。 撹拌し冷却しながら成分Cを添加してヘアートリ ートメントを製造した。

実施例9(非水系へアトリートメント)

	<u>Ľ</u>	分	配合量
<i>i</i>	4 チルシ	ノリコーンゴム (TSE200)	15.0
シリ	ノコーン	/ 杣(式(『)、 n = 150)	3 5 . 0
抑多	と性シリ	リコーン(式〔Ⅲ〕、n=4)	残 盘
香	料		微量
ட	紫		微 量

上記成分を撹拌して均一化し、非水系へアート リートメントを製造した。

発明の効果

本発明の毛髪処理剤は、毛髪に対して優れたすべり感および光沢を付与し、熱やブラッシングな

提押し冷却しながら成分Cを添加してリンスを製造した。

実施例8(ヘアトリートメント)

成分	配合量
(成分A)	
塩化ジメチルベンジル	アンモニウム 3.0
ジメチルシリコーンガ	L (TSE200) 8.0
シリコーン油(式〔Ⅱ), $n = 250$) 1 0.0
揮発性シリコーン(式	(II), $n = 6$) $I = 0$.
ラノリン	1.0
スクワラン	2.0
自己乳化型 モノステアリン酸グ	リセリン 3.0
エチレングリコール モノステアレート	5.0
セチルアルコール	0.5
(成分B)	
ヒアルロン酸ナトリウ	١ ٥ ٥ . ٥ ٨
防腐剂	豫
水	残飢

どから襞を保護する。

特許出願人 サンスター株式会社 代 理 人 弁理士 森 岡 博